UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES

ESCOLA DE BELAS ARTES
REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS

Número 33.232 Livro 96 Folha 032
Protocolado sob o número 1748/98
RVD n.º 494399

Registro requerido por ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DA RESERVA KADIWÉU - ACIRK., instituição brasileira, estabelecida na Cidade de Campo Grande/MS, CGC 33.151.697/0001-50.

Obra registrada: DESENHO ABSTRATO.



Características: desenho abstrato de padrões culturais Kadiwéu, executado com utilização de canetas hidrográficas, em papel canson.

Direitos Patrimoniais cedidos a titular pela autora NAYARA MATCHUA SOUZA, artista plástica, índia da aldeia brasileira Bodoquena - Reserva Indígena Kadiwéu, situada em Porto Murtinho/MS.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1998

O PRESENTE REGISTRO NÃO SE CONSTITUI NEM TEM VALIDADE LEGAL COMO REGISTRO DE MARCA.

p/ Maria Cristina N. S. Marinho
RESPONSÁVEL DIREITOS AUTORAIS
REG. 0036164 EBA/UFRJ

VISTO
VICTORINO DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR EBA/UFRJ - MATR. 000141-0